PAT-NO:

JP401107213A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01107213 A

TITLE:

OPTICAL WAVEGUIDE ELEMENT

PUBN-DATE:

April 25, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NOZAKI, NOBUHARU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJI PHOTO FILM CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP62265019

APPL-DATE:

October 20, 1987

INT-CL (IPC): G02B006/12, G02B005/18, G02F001/33

US-CL-CURRENT: 385/14

ABSTRACT:

PURPOSE: To converge a light beam which is projected from an optical waveguide into a small spot by setting the grating height of a diffraction grating formed on the surface of the optical waveguide so as to have a mountain-shaped distribution in the traveling direction of waveguide light.

CONSTITUTION: The grating height of the diffraction grating 21 is varies in the mountain shape in the traveling direction of the waveguide light 13' so that when waveguide light 13' is projected from the optical waveguide 11 by the diffraction grating 21, the intensity distribution of the projection light 13" is nearly a Gaussian distribution in the traveling direction. Therefore, the light beam 13" projected from the optical waveguide element 10 is converted into the small beam spot Q through a scanning lens 26 to scan (main scan) on a photosensitive body 23 as shown by an arrow (u). Simultaneously, the photosensitive body 23 moves by a conveying means 22 almost at right angles to the main scanning direction as shown by an arrow (v) to make a subscan, so the photosensitive body 23 is scanned with the light beam 13" in two dimensions. Consequently, the beam spot Q is converted sufficiently and a fine image can be

2/20/06, EAST Version: 2.0.3.0

recorded.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

平1-107213 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

(5) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)4月25日

G 02 B 6/12 5/18

1/33

C-7036-2H 7348-2H

A - 7348 - 2H

未諳求 発明の数 1 (全8頁) 審査請求

の発明の名称

G 02 F

光導波路素子

②特 昭62-265019 願

②出 昭62(1987)10月20日 類

⑫発 明 者 崎 畔

信

征史

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィルム

株式会社内

富士写真フィルム株式 创出 願

神奈川県南足柄市中沼210番地

会社

弁理士 柳田 79代 理 人

外1名

叨

1. 発明の名称

光導波路索子

2. 特許請求の範囲

光導波路の表面に、該光導波路内を進行する導 彼光と外部光とを結合する回折格子が形成された 光導波路業子において、

前記回折格子の格子高さが、導波光を該回折格 子によって光導波路外に出射させたとき、導波光 の進行方向に沿った出射光の強度分布が略ガウス 分布となるように、該方向に沿って山形状に変え られていることを特徴とする光導波路索子。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光導波路索子、特に詳細には光導波路 の表面に回折格子を備え、導波光をこの回折格子 によって光導波路外へ出射させ、あるいは外部光 をこの回折格子によって光導波路内に入射させる ようにした光導波路索子に関するものである。

(従来の技術)

例えば光走査記録装置や光走査読取装置等にお いて光ビームを偏向させる光偏向装置として、従 来より、ガルバノメークミラーやポリゴンミラー 等の機械式光偏向器や、EOD (電気光学光偏向 器)、AOD(音響光学光偏向器)が多く用いら れている。しかし機械式光偏向器においては、耐 久性に難がある、大型化しやすいといった問題が あり、一方EODやAODにおいては、光偏向角 が大きく収れないのでピーム光路が長くなり、光 走査記録装置等の大型化を招くといった問題があ

上述のような問題を解消しうる光偏向装置とし

て近時、光導波路を用いる光偏向装置が注目され ている。この光偏向装置は、表面弾性波が伝播可 能な材料から形成されたスラブ状の光導波路と、 この光導波路内を導波する光ピームと交わる方向 に進行して周波数が連続的に変化する表面弾性波 を該光導波路において発生させる手段(例えば交 叉くし形電極対と、この電極対に周波数が連続的 に変化する交番電圧を印加するドライバとから構 成される)とを有するものである。この光偏向装 選においては、光導波路内を導波する光ピームが 表面弾性波との音響光学相互作用によりブラッグ 回折し、そしてこの回折角は表面弾性波周波数に 応じて変化するので、表面弾性波周波数を上述の ように変えることにより、光ピームを光導波路内 において連続的に偏向させることができる。こう して偏向させた光ピームは、例えば光導波路の表 面に形成した回折格子 (グレーティングカプラ) やプリズムカプラ等によって光導波路外に出射さ せることができる。なおこのような光偏向装置に ついては、例えば特別昭62-77761号公報

に詳しい記載がなされている。 (発明が解決しようとする問題点)

ところで、光偏向装置によって記録媒体上に光 ピームを走査させて画像を記録する場合、高精和 な画像を記録するためには、走査ピームを小さな スポットに絞り、しかもその光強度分布が少なく ともピーム副走査方向に亘ってガウス分布をとる ようにすることが求められる。

ところが、前述のような回折格子を用いて光導 波路から導波光を外部に出射させる場合は、上記 のような光強度分布のピームスポットを得ること は極めて困難となっている。すなわち第5図に示 すように、基板40上の光導波路41の表面に格子高 さやピッチが一定に揃った線状回折格子42を形成 して導波光43を光導波路外に出射させる場合、出 射ピーム43'の光強度は図中曲線度で示すように、 事波光43の進行方向に沿って指数関数的に断次低 下するものとなる。この第5図に示すように光導 波路に導波光を進行させて、表面弾性波により接 強波光を偏向させる場合、その偏向方向(主走査

方向)はこの図の紙面に交わる方向であり、副走 査方向は図中の矢印 v 方向となる。つまり出射ビ ーム43'は、この副走査方向に沿って指数関数的 に漸減あるいは漸増する光弛度分布を有するもの となってしまうので、この方向に沿って光弛度分 布がガウス分布となるようなビームスポットを得 ることは非常に難しくなるのである。

うに指数関数的に漸減(漸増)する光強度分布を 有するピームに整形することは、非常に困難であ ェ

そこで本発明は、光導波路表面に形成した回折格子によって導波光を光導波路外に出射させる場合、あるいは外部光を光導波路内に入射させる場合に、以上述べたような問題を生じることのない 光導波路案子を提供することを目的とするものである。

(問題点を解決するための手段及び作用)

本発明の光導波路素子は、先に述べたように光 導波路の表面に、接光導波路内を進行する導波光 を外部に出射させ、あるいは外部光を光導波路内 に入射させる回折格子が形成された光導波路素子 において、回折格子の格子高さを、導波光を該回 折格子によって光導波路外に出射させたとき、出 射光の強度分布が導波光の進行方向に沿って略ガ ウス分布となるように、接方向に沿って山形状に 変化させたことを特徴とするものである。

なお、光導波路上に設ける回折格子の高さを変

化させることは、例えば特別昭60-11122 0号公報に示されているが、該公報に示される光 導波路案子は、格子高さを導波光の進行方向に沿って高次大きくなるようにしたものであり、この ような構成では本発明の目的を達成することはできない。

(実施例)

以下、図面に示す実施例に基づいて本発明を詳細に説明する。

第1図および第2図はそれぞれ、本発明の一実施例による光導波路索子10を示す側面図と斜視図である。この光導波路索子10は一例として、画像記録用の光偏向器を構成するものであり、透明な拡板18上に形成されたスラブ状光導波路11と、この光導波路11の側端部に設けられた交叉くし形毯極対(Inter Digital Transducer、以下IDTと称する)15と、この光導波路11の表面において互いに難して设けられた光入射用線状回折格子(Linear Grating Coupler:以下LGCと称する)20および光出射用LGC21とを有してい

えばティー タミール(T. Tamir)編「インテグレイテッド オプティクス(Integrated Optics)」(トピックス イン アプライド フィジックス(Topics in Applied Physics)第7巻)スプリンガー フェアラーグ(Springer - Verlag)刊(1975);西原、春名、橋原共著「光集積回路」オーム社刊(1985)等の成者に詳細な記述があり、本発明では光導波路にはこれら公知の光導波路のいずれをも使用できる。ただしこの光導波路のいずれをも使用できる。ただしこの光導波路には一、上記Ti拡散脱等、後述する表面弾性波が伝播可能な材料から形成される。また光導波路は2層以上の積層構造を有していてもよい。

記録光を発する半導体レーザ18は、光入射用プリズム30の第2の光通過面30bに向けて垂直に光ピーム(レーザピーム)13を射出するように配置されている。発散ピームであるこの光ピーム13は、コリメーターレンズ25によって平行ピームとされた上で上記第2の光通過面30bから光入射用プリズム30内に入射し、その第1の光通過面30aを通

る。また基板16の光導波路11と反対側の表面16 a 上には、光入射用プリズム30と、光出射用プリズム30 は新面三角形状のもので、第1の光通過面30 a と 第2の光通過面30 b を育し、上記第1の光通過面 30 a が基板表面18 a に強く押圧されることにより、 あるいは高屈折率の接着剤を用いる等により、該 数面16 a に密着固定されている。光出射用プリズム31 b 上記光入射用プリズム30と同様の形状とされ、第1の光通過面31 a、第2の光通過面31 b を 有し、上述と同様にして基板16 a に固定されている。.

本実施例においては一例として、基板16にLiNbO。ウェハを用い、このウェハの表面にTi 拡散膜を設けることにより光導波路11を形成している。なお基板16としてその他サファイア、Si 等からなる結晶性基板が用いられてもよい。また光導波路11も上記のTi 拡散に限らず、基板16上にその他の材料をスパッタ、蒸着する等して形成することもできる。なお光導波路については、例

過して悲板18内に入射し、光導波路11を透過して、その表面に形成された前記LGC20の部分に入射する。それにより光ピーム13はこのLGC20で回折して光導波路11内に入射し、该光導波路11内を導波モードで矢印A方向に進行する。

画像紀録を行なう際には、例えばエンドレスペルト等の移送手及22上に感光体23がセットされる。そして半導体レーザ18はレーザ駆動回路19により、レーザピーム13を射出するように駆動され、それとともに IDT15には、駆動回路17から連続的に周波数が変化する交番電圧が印加される。なおレーザ駆動回路19は変調回路24によって制御され、画像信号Sに応じて光出力を変えるように(すなわち光ピーム13の強度や、光ピーム13をパルス状に射出する場合はパルス数やパルス幅を変えるように)半導体レーザ18を駆動する。

IDT15に上述のような電圧印加がなされることにより、光導波路11の表面を表面弾性波12が第2図の矢印B方向に進行する。IDT15は、この表面弾性波12が導波光(平行ビーム)13'の光路

に交わる方向に進行するように配設されている。 したがって導波光13'は、表面弾性波12を横切る ように進行するが、その既該導波光13' は表面弾 性波12との音響光学相互作用によりブラッグ (B ragg) 回折する。周知の通り、この回折による導 波光13'の偏向角は、表面弾性波12の周波数にほ ぼ比例する。前述の通り駆動回路17はIDT15に、 周波数が連続的に変化する交番電圧を印加するの で、表面弾性波12の周波数が連続的に変化し、上 記偏向角が連続的に変化するようになる。したが ってこの導波光13' は矢印Cで示す通り、回折角 が連続的に変化するように回折、偏向する。この ようにして個向した導波光18'は、LGC21によ り回折して光導波路11から基板16側に出射する。 こうして光導波路11から出射して外部光となった 光ピーム13°は、光出射用プリズム31の第1の光 通過面31aを通過して該プリズム31内に入射し、 第2の光通過面31bを垂直に通過してプリズム外 に出射する。

上述のようにして光導波路索子10外に出射した

高さが導波光13'の進行方向(すなわちLGC21の格子並び方向)に沿ってなだらかな山形状に変化するように設定されており、それにより光ビーム13'のこの方向の光強度分布は、第3図(B)の曲線(で示すように略ガウス分布となる。以下、このような光強度分布を得る格子高さの分布について詳しく説明する。

LGC21の放射損失係数をα、長さをLとし、 またその格子高さhがエバネッセント波浸出し深 さhcを超えないものとすると、

 $a=Bh^2$ [Bは係数] ……(1) である。第3図(B)に示すように、LGC21上の導波光進行方向位置をy(0 \leq y \leq L)とすると、LGC21設置部分の光導波路11における導波光量はyの関数となるので、これをP(y)とする。そしてこの導波光光量P(y)のy方向単位長さ当たりの減衰量は、LGC21から出射する光ピーム 13° の光強度分布が第3図(B)の曲線(で示すようにy軸方向にガウス分布となる場合は、

光ピーム13°は、例えば f θ レンズからなる走査 レンズ28を通過して小さなピームスポット Q に 校 られ、感光体23上を矢印 u 方向に走査 (主走査) する。それとともに感光体23が、移送手段22により上記主走査の方向と略直角な矢印 v 方向に移送されて副走査がなされるので、感光体23は光ピーム13°により 2 次元的に走査される。前述したようにこの光ピーム13°は面像信号 S に基づいて変調されているので、感光体23上にはこの画像信号 S が担う画像が記録される。

なお1主走査ライン分の画像信号Sと光ビーム13°の主走査との同期をとるためには、この画像信号Sに含まれるブランキング信号Sbをトリガ信号として用いて、IDT15への電圧印加タイミングを制御すればよい。またこのブランキング信号Sbにより移送手段22の駆動タイミングを制御することにより、上記主走査と副走査との同期をとることができる。

ここで本発明の特徴部分として、第3図(A) に既略的に示すように光出射用LGC21は、格子

$$\frac{d}{dy}P(y) = -2\alpha(y) \cdot P(y) \cdots \cdots (2)$$

となる。 なおα (y) は、y 軸方向各位置における放射損失係数である。

一方上記曲線(は一般的に、

$$e \times p \left\{ -\frac{(y-L/2)^2}{w^2} \right\} \cdots \cdots (3)$$

なる式で表わされるものである。なおwは、光強度が最大値の1/e²以上となる範囲の格子長さの半値である。上記(3)式を用いると、導波光光量P(y)は以下の式で表わされる。

P (y) =
$$\int_0^L A e \times p \left\{ -\frac{2(t-L/2)^2}{w^2} \right\} dt$$

+ δ

$$-\int_{0}^{t} A e x \cdot p \left\{ -\frac{2 (t - L/2)^{2}}{w^{2}} \right\} d t$$

上式を(4)式とする。この(4)式の右辺第1項はLG C 21によって取り出される全光量、第2項はLG C 21の作用に係わらないで0≤y≤Lの範囲で定 常的に導放する光量、第3項はある位置yまでの 間にLGC21から出射した光量であり、この式か ら、Aを係数として、

$$\frac{d}{dy}P(y) = -A e \times p\left\{-\frac{2(y-L/2)^{2}}{w^{2}}\right\}$$

となる。したがってこの式と前記(2)式より、

$$a (y) = \frac{A e \times p \left\{-\frac{2 (y - L/2)^{2}}{w^{2}}\right\}...(5)}{2 P (y)}$$

前紀(4)式の右辺第1項と第2項の和は、LGC21設置部に導波して來る導波光13'の光量P。と等しいからこの光量P。を知ることにより(4)式からP(y)の値が求められ、それにより上記(5)式から α (y)の値が求められる。

以上述べたようにして、第3図(B)の曲線 (

率を n .. とすれば、

$$h_{x} = \lambda / 2\pi \sqrt{N^{2} - n_{x}c^{2}}$$

である。なおn,.は、LGC21の屈折率をn,、 上記媒質の屈折率をnc、格子ピッチをd、各格 子の格子並び方向厚さをd,とすると、

$$n_{r} = \frac{d_1}{d} n_{r}^{2} + \left(1 - \frac{d_1}{d}\right) n_{r}^{2}$$

で与えられる。

LGC21から出射する光ビーム13°の光強度分布が以上説明したようなものとなっていれば、磁光体23上を走査するビームスポットQは、ビームが副走査方向の光強度分布がガウス分布をとるものとなる。したがってビームスポットQは、この方向に十分に絞られたものとなり得、それにより、極めて精細な画像を記録できるようになる。

なお以上説明した実施例においては、LGC21から光ビーム13°を基板16側に出射させるようにしているが、基板16と反対の空気側、すなわち第1図において上方側に光ビーム13°を出射させる

で示すような光強度分布の光ピーム13"が得られる放射損失係数α(y)が求められれば、前記(1)式に基づいて、そのような放射損失係数α(y)を実現する格子高さh(y)が求められる。このようにして求めた格子高さhの分布の例を、第4 図に2例示す。この第4 図中の曲線 a は、2 回mの曲線 a はそれに対応する放射損失係数 a の分布を示し、分布を示し、分布を示し、分布を示し、分析格出 はそれに対応する放射損失係数 a の分布を示し、一方曲線 b は に スーム13"を で は で な が で で で な が が は で な が で で な が が は で な が が は で が で な が が は で な が が は で な が が は で な が が は で な が が は で な が が は で な が が は と は と な が で で で で で な が け る な が に な け る な が に な け る な が に な け る な が に な け る な が に な け る な が に と し C C 21の 屈折率 n 。 は 2 . 4 で あ る 。

前述した通り格子高されは、エバネッセント液 没出し深され。よりも低い範囲で変化させる必要 がある。このエバネッセント波浸出し深され。は、 光導波路11の実効屈折準をN、LGC21とその外 側の媒質(通常は空気である)との平均的な屈折

場合にも本発明は適用可能であり、その場合も上述と同様の作用が得られる。また光ピーム13°を 括板16側に出射させる場合、必ずしも前述のブリズム31を用いる必要はなく、従来から広く行なわれているように、 括板16の端面を斜めにカットして、 そこから光ピーム13°を出射させるようにしてもよい。

また上記実施例においては、光出射用LGC21に対して本発明が適用されているが、光入射用LGC20に対して本発明を適用することも可能である。その場合は、上記実施例におけるのと相反的な作用効果が得られる。すなわちこの場合は、光導波路口内に入射させる光ビーム13として、光強度分布が略ガウス分布となっている一般的なレーザビーム等を用いれば、その光ビーム13は入射結合効率が略最大で光導波路口内に取り込まれることになる。

さらに、以上説明した実施例の光導波路素子は 光偏向器を構成するものであるが、このような光 偏向器に限らず、光導波路から出射する光ビーム を導波光進行方向の光強度分布がガウス分布となるように整形したいという要求、さらには、光強度分布が略ガウス分布となっている一般的な光ビームを高い入射結合効率で光導波路内に入射させたいという要求は広く存在するものであり、本発明はそのような要求のあるすべての光導波路太子において適用可能で、かつ有効である。

(発明の効果)

第5図は従来の光導波路素子の回折格子から出 射する光ピームの強度分布を説明する説明図であ る。

10…光導波路架子

11…光導波路

12…表面弹性波

13…光ピーム

13' … 導波光

13" …光導波路から出射した光ピーム

21…光出射用回折格子

めることができる。

また本危明の光導波路案子においては、回折格子を上述のような形状としたことにより、光強度分布がガウス分布状となっている一般的なレーザビーム等の外部光を、効率良く光導波路内に取り込むことが可能となる。したがってこの光導波路案子によれば、一般的なレーザビーム等を整形するようなことなくそのまま用いた上で、上記の光偏向器や高周波スペクトルアナライザー等における光利用効率を十分に高めることができる。

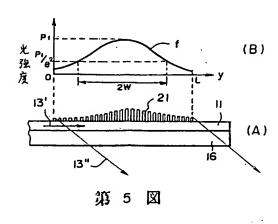
4. 図面の簡単な説明.

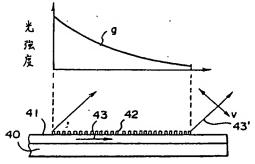
第1図と第2図はそれぞれ、本発明の一実施例による光導波路索子を示す側面図と斜視図、

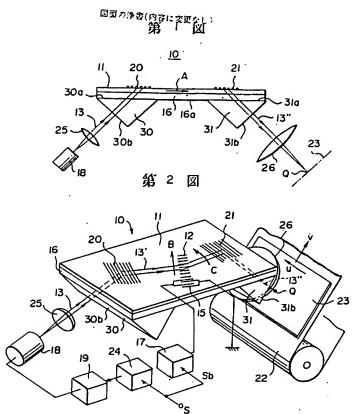
第3図(A)は上記実施例の光導波路業子の回 折格子部分を拡大して示す側面図であり、第3図 (B)はこの回折格子の並び方向に沿った出射光 の強度分布を示すグラフ、

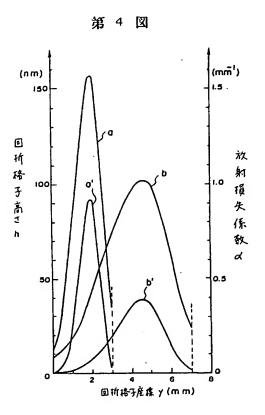
第4図は本苑明の光導波路案子における回折格 子高さの分布と、それに対応する放射損失係数の 分布の例を示すグラフ、

第 3 図









手続袖正醬

昭和 62 年 7.1)月 24 日

特許庁長官 小川邦夫 殿

1 単性の表示

昭和 62 年 特 許 順 第265.019 号

2. 発明の名称

光谱放踪案子

. 補正をする者

事件との関係 特許出顧人

住 所 神奈川県南足柄市中招210番地

名 称 (520) 富士写真フィルム株式会社

代表者 大 西 實

4. 代理人

住 所 東京都港区六本木5-2-1

ほうらいやピル7的

氏名 (7318) 弁理士 柳田征史

On B

電 話 03-479-2367

6 7

5. 補正命令の日付

自発補正



持開平1-107213(8)

手統補正常 (自死補正)

昭和 63 年 12 月 01 日

1) 手書を図面を巡入れ図面に補正する。

23 35

(内容に変更なし)

8. 添付書類

6. 補正の対象 7. 補正の内容

1) 23 🖽

1 通

昭和 62 年 特 許 國

第265,019 号

2. 発明の名称

光導波跻乘子

3. 補正をする者

事件との関係

特許出聞人

住 所 神奈川県南足橋市中招210番地

名 称 (520)富士写真フィルム株式会社

4. 代理人

住 所 東京都港区六本木5-2-1

ほうらいやピル7階

氏名(7318) 弁理士 柳田征史

電 話 03-479-2367

5. 補正命令の日付

自発補正



- 6. 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」の欄
- 7. 補正の内容
- (1) 明細書第17頁第6行

「n゚゚゚」を「n゚゚゚」と訂正する。